

平成28年度日本セラミックス協会珪瑯部会技術講演会

【技術講演会プログラム】

主催 公益社団法人日本セラミックス協会 珪瑯部会
共催 公益社団法人日本セラミックス協会 陶磁器部会
一般社団法人日本珪瑯工業会
日時 平成28年11月11日(金) 13:30～18:30
場所 大阪市科学技術センター 4F 403号室

プログラム

13:00～ 受付開始
13:30～13:35 挨拶 珪瑯部会長 大角 務氏
13:35～14:15 【 一般講演】
『ISO4531関連法案（食品衛生法）の改正案について』
東罐マテリアル・テクノロジー(株) 城野 喜広氏
14:15～14:20 質疑応答
14:20～15:20 【 特別講演】
『インクジェットの産業応用とインク開発について』
(株)マイクロジェット 山口 修一氏
15:20～15:30 質疑応答
15:30～15:40 休憩
15:40～16:40 【 特別講演】
『鋳鉄のほうろう処理』
国立大学法人 岩手大学 堀江 皓氏
16:40～16:50 質疑応答
16:50～16:55 閉会挨拶 日本珪瑯工業会会長 高野 幸雄氏

17:00～17:05 懇親会開会挨拶 珪瑯部会長 大角 務氏
17:05～18:25 懇親会（技術交流会）
講師および参加者による意見交換
18:25～18:30 閉会挨拶 珪瑯部会副会長 小出 康夫氏

スケジュールおよび講演内容等につきましては、今後の調整で変更になる場合があります。

企画・運営 公益社団法人日本セラミックス協会 珪瑯部会